爾日本国特許庁(IP)

@ 特許出類公開

@ 公開特許公報(A) 昭63-266870

@Int_Cl_4 H 01 L 27/14 21/88 識別記号 庁内整理番号

G)公開 昭和G3年(1988)11月2日

A-7525-5F B-6708-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全13 頁)

の発明の名称 多層配線部材の製造方法

命特 題 昭62-99736

69H # #762(1987) 4 F 24H

⁶9発 明 者 田 中 清 千葉県茂原市早野3300番地 株式会社日立製作所茂原工場

⑫発 明 考 早 坂 昭 夫 千葉県茂原市早野3900番地 株式会社日立製作所茂原工場 内

60出 題 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

⑩代 理 人 并理士 小川 勝男 外1名

明報書

1. 強羽の名称

多層影響部材の製造力法

2. 特許額求の範囲

1. 基毎上に、軟軟額、導電額の次々を交互に重 な命力セチを開程機能材の関連方法において、 約記機能額上に、ハロダン化模等の線体金属線 域に、介属を折出させて前記呼ば動を形成する 工程し、該金属を折出させて前記呼ば動を形成する 工程し、該金属を折出させない領域の減体金属 顔体を競曲する工程とを具轄したことを特数と する条形線域はの割油が決。

2. 前記放保金属銀体は、ゼラチン笠の分散板中に、AcC2。AcBr,Arl等のハロゲン 化数を干弦に攻は巡合して微数域の前部を開始したものであることを特徴とするが観め前部状の解析 第1項に記載の多数配線部材の報告が流。

3. 前記被体金減額体で形成した寒電標は、個体 機像装置のオプチカルブラック部の光電変換者 その上部に構成される感光膜として使用される ことを特徴とする特許諸求の範囲部 1 項又は弊 2 項に超級の多層影線部材の製造方法。

4. 前監接体血減衡体で溶成した原電器は、少な くとも、前記熱解酶に溶成される侵軽孔内に項 込まれ、下層原電器と上層原程器とを接続する 接続用準電器として使用されることを特徴とす の対象が表現の表現がより、可以は第2項に記載の多 例配解析はの影響方法。

3. 発物の非細な説明 (高端上の移搬分野)

本発明は、多層配解技術。特に、平等体集構列 難製観、配線基板等の多層配線技術に適用して有 動な技術に関するものである。

(従来の技術)

半導体製精制新装置として、水平統乱(TS): Leasworan Siawal Line)力次の以の5数個体操 機能関が知られている。この部分単値を関何の受力 前の個体機像書子は、水平スイッチMOS型執行 効果トランジスタ(以下MOSと修行)、軽視ス イッチMOS、光電製搬送子(フェトダイオード

- 2 -

用子) の夫々を適別に接続して構成されている、 水甲スイッチはOSは、別方向に係在する水単 直截線を介在させ、水平走度用シフトレジスタ郎 (水平走度用限)で制御される。鑑良スイッチMO Sは、水平走整線と交影する行方向に延在する乗 直走空標を介在させ、無直走変用シフトレジスタ 部(重直上資間制)で制御される。水平エイッチM OSのドレイン領域には、景直走露影戸一行方 向に延在する他力能等額が接続されている。

出力信号雑は、出力制率(被益制率)、水甲締結 関節リセット部の天本に接続されている。水甲締 経期間リセット部の天本に水平編結期間内に出力情労 縁に考えられた色信号をリセットするように構成 されている。また出力信号線は水平走を期間内に ホトダイオードの紹み出し份に高速にリセットさ れている。つまり、このTSL方式の具体操強質 はは、スミアを経験して高減髪を得ることができ る特徴がある。

一方、従来、各列共通に設けられている水平ス イッチMOSに代えて、薪添のように、TSL方 式の調体層像姿質は、セル(補効)等にそれに比べて小さな水平スイッチMOSを設けている。この関体験像装置は、水平スイッチMOSのスイッ ナング時に発生するスパイク業資のばらつきによる網常能音を低端できる物際がある。

なお、TSL内式の原体機体模型については、 候えば、映像情報(1),1986年5月号,p18~p24に 記載されている。

(発明が解決しようとする問題点)

額返のTSL方式の原体験像装置には、受洗部の核に、オプラカルブラック部が構成されている。 オプテカルブラック部は、階電流成分によるノイ た制正するための基準板(光学的無レベル)を形成するように構成されている。オプテカルブラック部は、受用かと関一構造で構成された形体操金 裏子の光電震機業子の上部に遅光線を設けたデバイス構造で構成されている。選光器は、減者やスパッタで帯板した最上層のアルミニウム膜で形成している。

オプチカルブラック部の深体繊維剥子とは光磁

- 3 -

との頃には、焦点速や線、出力信号線写の複数が の構塑膜を軽性ませており、関体機構製質は、原 消多層配線構造で情報されている。このため、最 上層の震光線の下絶軸・線の表面に改差形状が成 長し、震光機のステップカバレッジが劣化するの で、オブチカルブラック部の遅光性が設下すると いう回線を化した。

本発明の目的は、郷電融のステップカバレッジ を向上することが可能な多層配線技術を提供する ことにある。

本発明の他の目的は、部体最優整製において、 オプチカルブラック部の減光機の避光性を向上す ることが可能な多階配線技術を提供することにあ る。

本発明の他の目的は、下層薄電膜と上層準電 とを確実に接続することが可能な多層配線技術を 継供することにある。

本条別の他の目的は、爆電膜の製造工程を低減 することが可能な多層配線技術を提供することに ある。

- St -

. . .

本意明の前記ならびにその無の目的と新規な特数は、本明顕容の記述及び総付隣両によって明ら かになるであろう。

(樹雄点を解決するための手段)

本願において開示される発質のうち、代表的な ものの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりで ある。

参照配舗技術において、純粋際上にハロゲン化 難等の結体金属調体を物布し、この総体金属部体 の市流気域に金属を折出させて準度課を形成し、 この他、金属を折出させない領域の被体金属部体 を始あする。

また、関係操業製設においては、オプテカルブ ラック部の関体験像幾子の光電変換 兼子の上部に、 前配被体金属類体で形成した導電膜で避光膜を形成する。

また、多層配線技術においては、少なくとも、 両者順の結果膜に形成された接続引内に前配線体 金属機体で形成した接続用導電機を提込み、この 接続用導電機を介して下層導電機と上層導電器と を授級する。

(報期)

上並した手段によれば、前記板体金属創株が有 する漫動性によって、下地の段差形状に沿って忠 実に技体金属標体が適前され、この板体金属機体 で金属を好出して帯電機を形成することができる ので、能影路等限のステップカバレッジを向上す ることができる。

また、オプテカルブラック部の震光線に光端 き生じるような腰深の不均…やピンホールの発生 する後半を低減することができるので、線光膜の 減光性を向よすることができる。

また、微糊な接続孔であっても、終記接続孔内 に確実に接続月際地震を埋込むことができるので、 下層等微弱と上層導電源とを確実に接続すること ができる。

以下、本発明の转成について、TSL方式のM OS振調体緩像装置に本発明を適用した一実施例 ととれに過程する。

なお、李族依を終明するための全徴において、

調一機能を有するものは同一符号を付け、その最 リ返しの最明は毎粒する。

(事務報)

本権別の実施例であるTSL方式の図体操修装 置を第1個(機略構成値)及び第2回 (等価回路図) で系す。

第1週に示すように、TSも方式の関係整備装 22個体機像チップ)CHIは、中央部にセル(減 素)を行列状に複数配数したフォトダイオードア レイARRが構成されている。

フォトダイオードアレイARRは、実見添ぶ人 とオプテカルブラック部OBとで構成されている。 実施高ARLが中レンズを通じて入列された光 信号を維砕に開始して新様できるように構成され ている。オプキカルブラック部OBは、精電益級 分によるノイスを指示するための活準値(光明的 風レベル)を飛成するように構成されている。

フォトダイオードアレイARRのお僕の掲辺には、水平機縁要削りセット部RES、インタレースを牽刺機をMINT、流資券を用シフトレジスタ

- 7 -

都(熊弘走交清附請)Vrexが数けられている。下 領風設には、水平走差用シフトレジスタ都(水平 走差用網路)Frex、左側には、出力解除(線出網 務) OUTが設けられている。

第2間に示すように、前記フォトライオードアレイARRの受売前SAは、前成表生移VLI、 VL2, …、水平成素軽目L1, HL2, …、出 力間号解目S1, HS2, …の失々の交差部に起 度されている。溶煮走空線VLは、行方向に延在 し、弱力向に複数木配置されている。水平走金線 日上は、別方向に延在し、行方向に被数木配置されている。出力信息を促し、 れている。出力信息をし、行方向に被数木配置されている。出力信号を見るは、重弦生金線VLと 同一の行方向に延左し、列方向に複数本配置されている。

前記潔癖は、木平スイッチMOSQA、業式スイッチMOSQV(Qv1,Qv2)、強電変換漢 チ(フォトダイオード)PD(PD1,PD2)で静 成されている。水平スイッチMOSQAの一方の 半導体領域は軽載さスイッチMOSQ×の他方の半 導体領域は軽載されており、両者直列に接載さ

- 9 -

.. š .

れている。先電変換菓子PDlは、蒸煮スイッテ MOSQv1の億方の苹果体領域に接続され、光 電変換菓子PD2は、蒸液スイッチMOSQv2 の一方の単端体値域に接続されている。

対方向に配置された複数の間体操像業子の水平 スイッチM O S Q h のゲート機械性、1 本の水平 走実線HT L に接続されている。水平北京線日 L は、 水平北京地ツフトレジスタ部日では接続されている。水平北京湖では、入 力積号日 in 及びグロック値号をわっかり、じょって、 行方向に配置されて数の水平東突起日 L を解決 またし、行力向の両線を選択するように構成され ている。

行方向に延慢された複数の順利の簡素スイッテ M O S Q v のヴート電報は、1 本の無置光度解 L に接続されている。新版上去線で1.0 一端は、 インタレース上達動脚部 I ドアを介在させて延祉 走渡用ンフトレジスタ部 V recに接続されている。 乗渡走売用ンフトレジスタ部 V recatは、人力保守 V im&びクロック保守をいくかったよって、列方 前に配置される複数の重置走養線∇ L を類次走奏 するための選択領号 R., R., …をインタレース 走査制御部 I N T に出力するように構成されてい

インタレースを控制物部1NTは、フィールド 選択部分ドの又はドのでスイッチMのSQドの火 低QFの本物制の、選択的分界を伝流する距断用 MのSQも透視するように爆成されている。 動用MのSQも透視下の間に身近コンデンサが設 域がまた核VLトの間に身近コンデンサが設 域がしたている。 距断用MのSQ の他前の中導体 域域には、素質主芸信号き。又はき、が印即され でいる。つまり、系質定主信号を、又はき、は 選択信号とに基づき、要断用MのSQ はよって 本変主変板VLに相加される。 限動削MのSQ は、約犯罪にコンデンサによって、しきい領地 に相当する概止件下を生じることなく、発音更生 できる。とは、まる、要素の単のないに可加するこ とができる。 時齢出が行えるように構成されている。すなわち、まず、インタレース走光削額部INでは、フィールド選択信号Pによって、講技する信数フィールドの支行の最減更大機VL(例えば、VL1とV している。以上を10年間では、他のフィールド消 現信号Pによって、2行の京司光を載VLの組合 せを変え(例えば、VL2とVL3、VL4とV したりて、2行の京司光を載VLの組合 せを変え(例えば、VL2とVL3、VL4とV したりて調視するように構成されている。

繁産走 変線VI.の機論は、出力影響のUTの出 力制等用MOSQSye.QSey.QSeyの まのが、ト戦極と接続されている。出力制等用M OSQSは、出力信号級用Sの一類と出り附続 UTの各価分の出力報Sye.SCy.SW.SG とを接続するように構成されている。

出方信号職任Sは、行方向に配限された複数の 部体験最高子の水塚スイッチMOSQもの能方の 単標体領域(ドレイン領域)に接続されている。別 の信頼はSの信頼は、水甲綱解削削りセット師 PRSのUtenト類MOSQeを存在させて。リ

- 31 -

このインタレース金を製御部INTは、2行同

- 12 -

セット用法力級Vrに接続されている。リセット 用MOSQrのゲート電機は、リセット借号線 Pに接続され初朝されている。水甲級銀票 印入 かト部RESは、水平全点網両内に響えられた偽 借券をリセットするように構成されている。

次に、TSL方式の関体操像 男子CHIの具体 的なデバイス構造について、第3関乃型第6関係 田いて認明する。第3関は、受光部SAの関体 齢果子を示す要断で限例、第4関は、オプチカル ブラック部OBの関係操像業子を示す要単関 である。第5関は、第4関のV-V切削級で切っ た新前図、第6関は、第4関のV-V切削級で切っ た新前図、第6関は、第4関のV-V切削級で切っ た前前図、第6関は、第4関のV-V切削級で切っ た前前図である。

第3國乃芝第6國に示すように、受光部8点、 オプチカルブラック部0Bの央々の解表は、基本 約には同一構造で構成されている。

受光部SA、オプチカルブラック部〇Bの夫々 の遺体景像海平は、芋原体品板SUBに数けられ たウェル領域WELLの主面に形成され、 凝子剛 分離純級額LOCにその周囲を根定されている。 半導体基板SUBは、単結点シリコンからなる N型で構成されている。ウエル領域WELしは、 P型で構成されており、主に、ドチャネルMOS PETを機能する。

第子総分素配給第1,00 Cは、ウエルが吸火とし しの主題を選択的に熱酸化して形成した酸化シリ コン膜で構成されている。 親子間分離格析説1,0 Cは、第3 別気が割く物に治すように、消謝形成 領域をU字形状で構成している。終述すれば、第 子間分離解熱膜LOCは、水平スイッチMOSQ ト形成領域の直接は小さく、派直スイッチMOS Qマ形成領域の直接は小さくなるように、U字形 なび無線する。

機器の水平スイッテMOSQhは、類3両万葉 第5両、及び第7両 が完定の製造工程における要 部平面波)に示すように、出に、ウェル領域型8 しし、ゲート結整線、ゲート環積、ソース領域又 はドレイン領域である一方のが原平導体制域(ボ) で構成されている。

ゲート輻輳額は、例えば、ウエル領域WBLL

報域の主面を輸化して移成した機化シリコン機で 形成する。

ゲート散矩は、ゲート服極材料側えば多額基シ リコン酸(学漢依服)P-Siで影成する。多餘品 シリコン勝PーS主は、例えば、3800~4008[表] 程度の順厚で形成する、また、ゲート電源は、森 应应金属(Mo.Ti.Tu.W) 服装しく以品赚点金属 シリサイド(McSio, TiSio, ToSio, WSio) 糖. 異は多輪易シリコン脳とそれらとの複合機で形成 してもよい。

半球体循環がは、ゲート解析をマスクとしたイ オン打込みでウエル領域WELしの主張館にN型 不統物を導入し、これに引き伸し拡強を施して形 成分 20.

総記水平スイッチWOSQhのドレイン領域で ある単導体領域がは、ウエル領域WELLよりも 高不能物論者のど別県政体領域(で)の主解部に機 成されている。早春休候城戸は、水平スイッチ板 ひちのものチャネル形のが 縁までだかされている。 この単導体領域がは、水平スイッチMOSOLの

しきい機能圧を上昇するように構成されている、 つまり、単摩体領域では、ブルーミングを生じる ような電子が光敞瓷換架子PD餅から用力値の縁 HSに移動することを促滅するように構成されて 13 % .

施設スイッチMOSQv1は、水率スイッチが OSQhと実質的に同様に、主に、ウエル領域W BLL、ゲート総無線、ゲート電梯、ソース領域 又はドレイン領域である一対の早春体領域がで橋 祓されている。

豪遊スイッチMOSQv2は、水平スイッチM OSQAと実質的に解機に、主に、ウエル低緩W ELし、ゲート核経路、ゲート電板、ソース密は 又はドレイン領域である一対の中海体領域がで標 織されている。

養煮スイッチMOSQv1、Qv2の尖々の牙 一ト継帳は、水平スイッチMOSQhのゲート縦 極と同一製造工程で形成されている。接直スイッ チMOSQvl、Qv2の夫々のゲート関係は、 フォトダイオード形成領域(安は受光器)の中央

. 15 -

部を行力術に機切るように既在し、かつ、一体に 構成されている。さらに、旅遊スイッチMOSO V1、QV2の失々のゲート監循は、行方応に延 在する頻波遊査線Vしと一体に構成されている。

最直スイッチMOSQV1の一方の米淋状発掘 N は、水平スイッチMOSQ bの一方の出避休憩 娘がと…俗に構成(共有)されている。整在スイッ チMOSQ v 1 の値方の単導体機械がは、 策直ス イッチMOSQャ2の億方の単準休留級N'と一体 に緯成(共有)されている。

光娥変換声子PD1は、飛道スイッチMOSQ v 」の億方の半導体循環が又は距离スイッチ M O SQV2の値方の半導体領域がとウエル領域WE し L との F F 接合部で構成される。 光螺旋機器子 PD2は、最直スイッチMOSQy2の一方の形 海体額域パとウエル鋸域型ELLとのPN倍合部 で構物される。

水平走査経月上は、第8回(前定の整備工程に おける要態準節隊) に詳細に示すように、行力由 に配置された選体場像選子形の領域側(妻子即今 - 18 -

継続級概LOC)上に、拠方的に就在するように 構成されている。水平会炎線日上は、輸送の多結 最シリコン膜PーSミよりも上層の離像層、例え ば第1掰目のアルミニウム酸AL1で構成されて いる、アルミニウム際ALIは、例えば5000[ま] 軽感の朦朧で脱綻されている。アルミニウム器A Llは、水平スイッチMOSQ A 等を覆う層間絶 練際(何えば、FSG頭) 『 A 上に設けられている。 水平走遊線目上は、前記解機範繰擬IAに形成さ れた接続礼C2を消して、水平スイッチMOSQ トのゲート単極 (多結品シリコン線PーS1) に 捻紡されずいる。

水平スイッチMOSQhのドレイン領域である 準確体領域がには、接続者に1を減して、市際流 離鰻ML1又はML2が接続されている。本実施 例の関体機振装器とほりは、カラー用料子(又は モノクロ財業子であってもよい」で構成されてお り、市機等電解MLlは、質Ye、角製の実々の カラーフィルタが設けられる関係機能製子に設力 られ、中顕導線解展し2は、シアンCy、 砂Gの 夫々のカラーフィルタが設けられる関体騒像素子 に設けられている。中間薄電層ML1、ML2の 夫々は、水平走空線日Lと飼一機電解で影破され ている。

前額中間應電層以上1には、列方向に配置された磁体操像予制(系子間分離総数版10C)上に行方向に遅延する出力信号報刊51, HS3, …

が締結されている。出力付き練引5 は、前途のアルミニウムハ1. よりも上層の原準環形。例えば第 2割目のアルミニウム酸入1.2 で増成されている。 アルミニウム酸入1.2 は、例えば8000~9000[人] 程度の酸厚で形成する。アルミニウム酸 八しえ は、 アルミニウム酸入1.1 を深う同節結構 (例えば、 ドSO膜) I B 上に設けられている。出力付多級 日 8 は、前 80層面積結束 I B に形成された接続孔 C 3 を適して、中間掲載層M L 1 に接続された接続孔

中間稀燉類以上2には、斃3回及び約4回に示すように、別方向に影型された調体機等加予の等中央部に、重塩上金線VLの上部にそれと重ね合わされて行为向に延位する出力信号線HS2,H 割り、一が接較されている、出力信号線HS2,H 例えば第2層目のアルミニウム膜入し2で構成されている。出力信号線HS0,H2に、接続礼C3を添して申間等電荷以上2に接続されている。爰光部5 の出力信号線HS2,HS4,一は、光電影数 カイン候報変熱相減NPDの頭口面積を可能な取り

- 19 -

大きく形成できるように、前述のように、乗査北 養縁VLと出力信号線HS2、HS4、… とを重 ね合わせている。

オプテカルプラック部のB側域には、第4 図汐 形態 6 図にポすように、出力信号数月5 の上部に、 用間結 練習(例えば、PS G 頭) 1 C を介在 2 せて 選光顕 8 戸 形成けられている。 超光腹 8 F は。 原 電 酸 で形成されており、素液 表表解 V し, 水平 走 紫線 I し, 出力信号線 I S 及び中間 薄常 解加 L と 共に 季用配解 構造 6 様成する。この 電光膜 8 F は 多 形配解 構造 の 最上 戸の 源 電 健 で 形成 されている。 塞光膜 8 F は、 水のように 形成されている。 塞光膜 8 F は、 水のように 形成されている。

まず、第9器 (所定の製造工程における、前記 第5 国に示す要都審面限と同一部分の要部審面器) に示すように、層階軽機膜ICの表面上に、被体 金属器体(写真乳剂)MCPを強布する。

機体会属塑体MCPは、例えばゼラチン等の分 数数中(水溶液)に、AgCg,AgBr,AgJ 等のハロゲン化銀を単独に波は組合して機結晶の 形で騰減することで形成したものであり、流動性 - 26 -

を有している。被性血原耐体MCPは、関係特徴 接置CRI (電光器シドを形成する硬膏では、ダ イシングでチップがに形成される前のウエーハ状 能である)を門転テーブル上に裁置して目標をせ た状態において、その調転中心部分に関下し、流 る力にて周辺能に別を伸すことで整布することが できる。この機体を混動体MCPは、接動性を有 しているので、下地線(層間熱報度) C)表現の段 を影核に称って影響に関節機能度 IC)表現の段 影影状に称って影響に関節機能度 IC)表現の段

次に、前記帳者された核外企局額体MCPを総 能し、この後、オプチカルブラック部OBの成体 金属額体MCPPを選択的に課光する。このが体金 局額体MCPの開光は、オプチカルブラック部O Bに、被体金属朝体MCPを要損側等とする海 を形成する工能である。

次に、被作金属総体MCPに現像を施し、オブ チカルブラック部のBK選択的に銀(Ag)を折乱 させる。現像は、主に、選別(階級が形成)された。 健体金属部体MCPのハロゲン化級の数子を選択 的に据定し、Aκに電える嬰元反応である。

銀は、減光線SFの端米性を破裂するために、 何えば、1[μm] 程度の膜厚になるように折出 * + + × .

次に、前型線体金運船体MCPに定着を行い、 末郷定部分(例えば、オプチカルブラック部の目 以外の受光部5人)の絵体金属機体MCPを除去 する、この定角を行うことにより、第20第5 回及 び第6 間に示すように、オプチカルブラック部の Bに、護収的に、機体金属健体MCPで影成した 数からなる選売週末 PC 形成することができる。 定用割としては、例えば、チオ電船ナトリウム やテオ碗酸アンモニウムを使用する。 この梅 水焼添を締す。

このように、退保軽像設置CIIIにおいて、対 関係整額IC上にハロゲン化領等の液体金減額体 MCPと整布し、オプテカルブラック部の5の結 体金減額体MCPにAを支速沢的に何かませている 機能の下に多を支速沢的に何かませない研媒の整体金減額体MCPを設立するこ とにより、前記級後金減額体MCPを設立することにより、前記級後金減額体MCPが内容を入り、 会議解体MCPが地帯され、この近か点の減少点数体 公用作品(MCPでAを対して減少器とPPのMと対して

したがって、環光膜5下は、ステップカバレッジ の低下に起射する環以の不均…やピンホールの発 生を低減することができるので、減光線5下の選 発性を向上することができる。

ができるので、選先機会ドのステップカバレッジ

を向上することができる。

また、疲光膜SFは、被体金属能体MCFに、 直接、欝光。現像及び近滑を瀕し、直接パターニ

~ 23 ~

ングすることができるので、例えば、アルミニウム 点額のパターニングのように、フォトレジストマ スクを使用する必要がない。したがって、このフ オトレジストマスクを形成する工程に相当するか、 36 体験素度限でH1の製造工程を低減することが できる。

 - 24 -

2 内に入り込車ないので、切に、水乗明のように 形成することは有効である。 同様に、少なくとも、 中間構能質別 しと別方信号報目3とを接続する後 接毛の3 内に、 海体金温線体がしたで電点した人 まを接続用等報源として埋込むことにより、接板 孔の3 た 延回する段差滑伏を傾向し、中間準短別 以した出力信号線計 5 とを経営物性で接続することができる。

なお、本処別は、前記額体験會実施CHIIにおいて、水ボスイッチMOSQbの下海体気候がと 中期等電器MILとの協統部に展開しない方が料ま しい。つまり、接程孔CI内に被体金属指作MC Pで形成したAxキ特総用導環線として物込の号 合、接続用導環態と平線体制域でよが影階をし、 その形成中に、重金属等の汚染物でリコンド に成入し易くなる。電金属は、水型メイッチMO SQbのしきい領電圧を変態させる等、デバイス 特性を研修とは、本機を解析する場合には、 平線を保護に接続本属結構MCPで単成した程 結用導環線との間に、内域物質の個人を拡出する バリア附を介在させることが好ましい。

また、本発明は、前記被体金減額体MCPで形成したAs上に、スパッタや蒸著でアルミニウム 膜を構搬して前記減光膜SFを形成してもよい。 接較用減程膜についても両様である。

以上、本発明者によってなされた発明を、前起 実施例に基づき具体的に説明したが、本発明は、 前器実施例に説定されるものではなく。その委員 を連載しない報酬において種々審買可能であるこ とはかめておみ。

本発明は、TSL方式の固体影像義置だけに限 定されず、オプチカルブラック部の密粛の上部に、 選光器が設けられた他の選体影像義麗に適用する ことができる。

また、本発明は、関係影響機関に限定されず、 多層配線構造を有するマイクロコンピュータ,メ でり等の半準体果状器踏装置や、多層配線構造を 有するプリント配線基板などの電子装置に広く適 用することができる。

(発明の効果)

. 22 ..

第4回は、オプチカルブラック器の操作機業業 子を設す単純平面域、

第5回は、第4回のV~V切断線で切った桁面

第5回は、第4回のVI-VI切断線で切った新面向、

第7個は、前記器体機像装器の所定の製造工程 における製部平衡器、

第8回は、前記提体機能装置の所定の製造工程 における要部平新提、

第9回は、前記機体緩慢設置の所定の製造工程 における要が断測感である。

図中、CPI 1・個体操像物質(関係操像ナップ)、 ARR ニフォトダイオードアレイ。SA 1・受売隊 OB ニオプテカルブラック部、BRIS ニボ甲原線 期間リセット形、INTニインタレース産業制 部、Vresニ素変産店目シフトレジスタ郎、Hres ボ水平速煮用シフトレジスタ郎。OUTニ出力同 湯、VL ニ素産産業線、HLニボギ港業線、HS ニカル供給後、Ob ニポダスイッチMOS。QV 本紙において撥示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下 かのとおりである。

参層型線技術において、純糠医上にハロゲン化 観響の破体金属機体を映画し、この整体金属機体 の所定領域に金属を形思させて導電師を形成し、 この後、金属を研出させない領域の複体金属機体 を読去することにより、前型液体金属機体が有す る運動性によって、下周の股差形状に治って忠実 に被体金属側体が繋前され、この媒体金域解体で 金属を相出して厚理器を形成することができるの ことができる。

4、 密面の整単な影明

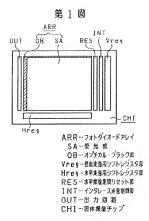
第1 器は、本発明の実施術であるTS し方式の 臨体撥像整観を示す概略構成図。

第2回は、前記第1回に示す側体機像装版の等 郵回解解。

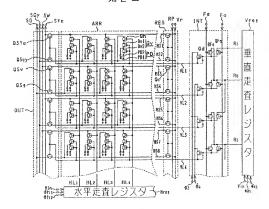
第3回は、受光部の固体機像新干を示す頻繁甲 新聞、

- 28 -

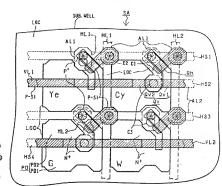
… 煎剤スイッチMGS、PD… 荒鴨盛機新子、ML… 中間尋婚別、SP… 避光膜、MCP… 被体会 繊糖体である。



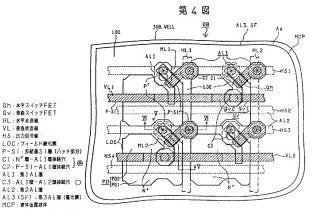
第2図

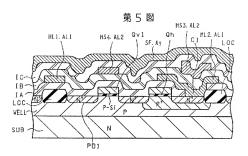


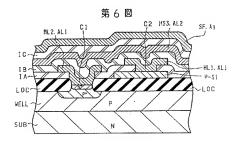
第3図



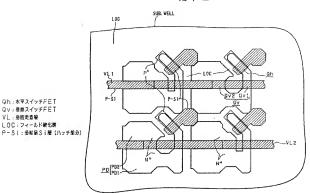
Gh. 水平スイッチFE 「
Gv: 産品メイッチFE 「
HL. 水平本美華
Vl.: 港車水手等
LOC: フィールト製化機
LOC: フィールト製化機
C2: アートミ i - 名札 1 海豚県穴 }
G2: アートミ i - 名札 1 海豚県穴 |
G2: アートミ i - 名札 1 海豚県穴 |
G3: AL 1 海ーAL 2 電影駅穴 ○
AL 2 電名人相 5 一条人相 2 電名人相 5 一条人相 5 一条人和 5



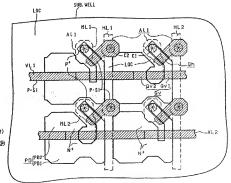




第7図



第8図



Qh: 水平スイッチFET QV: 無粒スイッチFET HL:水平走查驗 VL: 母素定查驗 LOC:フィールド酸化酶 P-SI:多糖品SI機(バンチ部分) All:第1Al層

Qh: 水平スイッチFET Qv:要原スイッチFET VL、细胞走費驗 LOC:フィールド軟化鉄

